



Bewerbungsfrist: 31.01.2021

Das HAP Studio-Programm am Standort Frankfurt fördert mithilfe einer kostenfreien Bereitstellung von insgesamt zwölf Arbeitsräumen bei basis e.V. herausragende junge Künstler*innen in Hessen für die Dauer von vier Jahren. Die Vergabe erfolgt in zwei Jahrgängen an acht bzw. vier Stipendiat*innen. Das Postgraduierten-Programm bietet darüber hinaus eine fachliche Betreuung und Vernetzung durch ein eigens konzipiertes Mentoring-Programm. Zudem können alle Einrichtungen von basis genutzt werden, wie z.B. der basis-Projektraum für selbst organisierte Ausstellungen und Veranstaltungen. Am Ende jedes Förderzeitraums findet eine Gruppenausstellung mit begleitender Publikation statt. Für den Jahrgang 2021-2025 stehen acht Plätze zur Verfügung.

Bewerben können sich Künstler*innen:

- bis einschließlich Jahrgang 1981
- die einen für den Bereich relevanten Hochschulabschluss haben und bei Programmbeginn nicht mehr an einer Hochschule eingeschrieben sind
- die ihren Erstwohnsitz bei Programmbeginn in Hessen haben
- auch wenn sie als Künstler*innen-Gruppe und Kollektive agieren

Formale Vorgaben der Bewerbung:

- Vollständig ausgefülltes [Antragsformular](#)
- Motivationsschreiben (max. 2.200 Zeichen inkl. Leerzeichen)
- Lebenslauf
- Werkportfolio (max. 16 Seiten)
- Digitale Version in einer Datei (pdf, max. 5 mb)
- Dateiname bestehend aus Vorname+Nachname+HAP-Studio-Programm

Die Bewerbungsunterlagen müssen digital per E-Mail und ausgedruckt per Post in englischer oder deutscher Sprache eingereicht werden. Ein Nachweis über den Erstwohnsitz muss zu Programmbeginn vorgelegt werden. Über die Vergabe der Stipendien entscheidet eine Fachjury.

Weitere Informationen:

<http://basis-frankfurt.de/de/hap-studio-programm>

Kontakt:

Mariam Kamiab

hap@basis-frankfurt.de

+49 69 400 37 617